



Las nuevas patentes de impresión de Hymmen otorgadas en los Estados Unidos y China, extienden protección hacia todas las áreas geográficas.

New Hymmen Digital Printing patents granted in the US and China extend protection to all main geographies

As novas patentes de impressão digital da Hymmen concedidas nos Estados Unidos e na China estendem a proteção a todas as principais geografias

- Protección de patentes de Hymmen exclusivas, están disponibles via la licencia i4F

- Patente US 11141759 B2 y CN 110267813B cubren superficies de paneles grabadas en forma digital de varios grados de brillo.

i4F y Hymmen anunciaron que las nuevas patentes Hymmen relacionadas con el grabado digital fueron otorgadas en Estados Unidos y China. Patente US 11141759 y patente China 110267813B cubren la industria de superficies de panel de distintos grados de acabado. Ambas nuevas patentes están disponibles bajo licencia exclusiva i4F. Estos recientes logros, otorgan protección a la tecnología de vanguardia digital de Hymmen para cualquier tipo de paneles.

- Hymmen digital printing patent protection exclusively available via an i4F license

- Patents US 11141759 B2 and CN 110267813B cover digitally embossed panel surfaces with varying gloss grades

i4F and Hymmen announced that new Hymmen patents relating to digital embossing have been granted in the United States and China. US patent 11141759 B2 and Chinese patent CN110267813B cover methods for digitally embossing panel surfaces with varying gloss grades. Both new patents are exclusively available via an i4F license. These freshly granted Chinese and US patents provide further protection for Hymmen's state-of-the-art digital embossing technologies on any type of panel material.

- Proteção de patente de impressão digital Hymmen disponível exclusivamente por meio de uma licença i4F

- As patentes US 11141759 B2 e CN 110267813B cobrem superfícies de painel em relevo digital com vários graus de brilho

A i4F e a Hymmen anunciaram que novas patentes da Hymmen relacionadas à gravação digital foram concedidas nos Estados Unidos e na China. A patente US 11141759 B2 e a patente chinesa CN110267813B cobrem métodos para estampagem digital de superfícies de painel com vários graus de brilho. Ambas as novas patentes estão disponíveis exclusivamente por meio de uma licença i4F. Essas patentes chinesas e norte-americanas recentemente concedidas fornecem proteção adicional para as tecnologias de estampagem digital de ponta de Hymmen em qualquer tipo de material de painel.

Hymmen



+49 521 5806 184 • A.Pankoke@hymmen.com • www.hymmen.com